



Prof. Seok-Hee Lee

Intel Foundry, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Seok-Hee Lee, 1988 ve 1990 yıllarında sırasıyla Seul Ulusal Üniversitesi'nden Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini, 2000 yılında ise Stanford Üniversitesi'nden Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktora derecesini almıştır. Haziran 2026'dan itibaren Intel Foundry'nin gelişmiş paketleme ve sözleşmeli çip üretimi faaliyetlerinden sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Daha önce SK On'un CEO'su, SK Hynix'in ise CEO'su ve Başkanı olarak görev yapmıştır.

1990-1995 yılları arasında Hyundai Electronics'in (şimdiki adıyla SK hynix) Gelişmiş Yarı İletken Geliştirme grubunda kapı oksit ölçeklendirme ve güvenilirlik alanında çalışmıştır. 2000-2010 yılları arasında ise Hillsboro, Oregon'da bulunan Intel Corporation bünyesindeki Portland Teknoloji Geliştirme grubunda, Intel'in 130-, 90-, 65-nm ve 32 nm gelişmiş CMOS mantık teknolojilerinde süreç entegrasyonu ve verimlilik üzerine çalışmıştır. Dr. Lee, transistör ve süreç geliştirme alanındaki teknik başarılarından dolayı Intel'in teknik başarı için verdiği en yüksek takdir ödülü olan Intel Başarı Ödülü'nü 3 kez ve Intel Bölüm Başarı Ödülü'nü 11 kez almıştır.

2010-2013 yılları arasında Kore'deki KAIST Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde doçent olarak görev yapmıştır. Başlıca araştırmaları nano ölçekli cihazlar ve üretim üzerine olmuştur. Profesör Lee, 2011 yılında en iyi öğretim ödülünü almıştır.

Şubat 2013'te SK hynix'e başkan yardımcısı olarak katılarak sektöre geri dönmüş, Future Technology Research Center'ı yönetmiş ve yeni yarı iletken teknolojileri ve süreç geliştirme çalışmalarını yönetmiştir. 2014 yılında SK hynix'te İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve DRAM Geliştirme Başkanlığına terfi etmiştir. 2018'de SK hynix'in CEO'su olarak atanmış ve bu görevi 2022 yılına kadar sürdürmüştür.

SK On'un Başkanı ve CEO'su olarak Dr. Seok-Hee Lee, halihazırda yönetim çalışmalarını SK Grubu'nun batarya işine odaklanan yeni nesil büyüme motoruna yoğunlaştırmaktadır.